

(11)Publication number:

07-207134

(43) Date of publication of application: 08.08.1995

(51)Int.CI.

C08L 69/00 C08K 5/54

(21)Application number: 06-004069

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

(22)Date of filing:

19.01.1994

(72)Inventor: KAWA MANABU

(54) AROMATIC POLYCARBONATE RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an aromatic polycarbonate resin composition containing an intercalation compound containing a specific laminar silicate as a host and an organic onium ion as a guest, respectively, in a specific amount as an inorganic ash content and excellent in strength, stiffness, toughness, ductility, surface appearance of molding, melt fluidity and dimensional accuracy.

CONSTITUTION: This composition contains an intercalation compound containing a laminar silicate having 30mm equivalent/100g, preferably 70mm equivalent/100g of cation exchange capacity as a host, and an organic onium ion (preferably a quaternary onium ion a 12C alkyl group, especially trimethyloctadecylammonium ion) as a having preferably guest, respectively, in an amount of 0.1-10wt, preferably 0.3-4wt, as an inorganic ash content.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.12.2000

[Date of sending the examiner's decision of

28.05.2002

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision 2002-11759

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 27.06.2002

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(4)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平7-207134

(43)公開日 平成7年(1995)8月8日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

技術表示箇所

CO8L 69/00

KKM

C08K 5/54

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全8頁)

(21)出願番号

特願平6-4069

(22)出願日

平成6年(1994)1月19日

(71)出願人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72)発明者 加和 学

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地

三菱化成株式会社総合研究所内

(74)代理人 弁理士 長谷川 曉司

(54) 【発明の名称】芳香族ポリカーポネート樹脂組成物

(57)【要約】

【構成】 陽イオン交換容量が30ミリ当量/100g 以上の層状珪酸塩をホストとし炭素数12以上のアルキ ル基を有する有機オニウムイオンをゲストとする層間化 合物を、無機灰分量として0.1~10重量%含む芳香 族ポリカーボネート樹脂組成物。

【効果】 強度や剛性に優れると同時に靱性、特に延性 を大きく損なわず、かつ比重の増加が少なく成形表面外 観や溶融流動性に優れ、しかも寸法精度が等方的に改良 される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽イオン交換容量が30ミリ当量/100g以上の層状珪酸塩をホストとし炭素数12以上のアルキル基を有する有機オニウムイオンをゲストとする層間化合物を、無機灰分量として0.1~10重量%含むことを特徴とする芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。【請求項2】 前記炭素数12以上のアルキル基を有する4級オニウムイオンであることを特徴とする請求項1に記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、特定の層間化合物を含有する芳香族ポリカーポネート樹脂組成物に関する。

[0002]

【0003】また充填材の使用により一般に樹脂材料と同様芳香族ポリカーボネート樹脂においても溶融流動性が低下するという問題があった。更に、ガラス繊維等の無機繊維を充填した場合には繊維の配向方向の成形収縮率が低下するものの、これと垂直方向ではその効果がほとんど見られないという寸法精度の異方性の問題もあった。

【0004】以上のように、芳香族ポリカーポネート樹脂の強度や剛性等を改良する目的で様々な無機充填材の使用が提案されてきたが、材料の靱性の低下や比重の増加の問題を必ずしも解決できておらず、また、溶融流動性改良の要請は依然としてあり、寸法精度の改良の点においても問題が残されていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、強度 や剛性に優れると同時に靱性、特に延性を大きく損なわ ず、かつ比重の増加が少なく成形表面外観や溶融流動性 に優れ、しかも寸法精度が等方的に改良された芳香族ポ リカーポネート樹脂組成物を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は上述の問題を解決するためになされたものであり、その要旨は、陽イオン交換容量が30ミリ当量/100g以上の層状珪酸塩をホストとし炭素数12以上のアルキル基を有する有機オニウムイオンをゲストとする層間化合物を、無機灰分量として0.1~10重量%含むことを特徴とする芳香族ポリカーボネートに存する。

【0007】以下、本発明をさらに詳細に説明する。本発明で用いられる芳香族ポリカーボネート樹脂は、多価10 フェノール類を共重合成分として含有しても良い、1種以上のピスフェノール類と、ピスアルキルカーボネート、ピスアリールカーボネート、ホスゲン等の炭酸エステル類との反応により製造される。

【0008】ピスフェノール類としては、具体的にはビ ス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、1,1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) エタン、1, 1-ピス(4 ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンすなわちビスフェノール A、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プタン、 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ペンタン、 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3-メチル ブタン、2, 2-ピス(4-ヒドロキシフェニル)へキ サン、2、2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-4-メチルペンタン、1,1-ピス(4-ヒドロキシフェニ ル)シクロペンタン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル)シクロヘキサン、ピス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)フェニルメタン、1,1-ピス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)エタン、2,2-ビ ス (4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル) プロパン、 30 2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3-エチルフェニル) プロパン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3-イソプ ロピルフェニル) プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロ キシ-3-sec-ブチルフェニル)プロパン、2,2 ーピス(4-ヒドロキシー3-sec-プチルフェニ ル)プロパン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニ ルメタン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルエタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル) -1-フェニルプロパン、ビス(4-ヒドロキ シフェニル) ジフェニルメタン、ビス (4-ヒドロキシ フェニル)ジベンジルメタン、4,4′-ジヒドロキシ ジフェニルエーテル、4,4′-ジヒドロキシジフェニ ルスルホン、4,4′-ジヒドロキシジフェニルスルフ ィド、4、4′-ジヒドロキシベンゾフェノン、フェノ ールフタレイン等が挙げられる。この中で代表的なもの は、ビスフェノールA、1,1-ビス(4-ヒドロキシ フェニル) - 1 - フェニルエタン、1, 1 - ピス(4 -ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、2,2-ビス (4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)プロパン等で

50 あり、最も一般的にはビスフェノールAが用いられる。

【0009】多価フェノール類は、芳香族ポリカーボネ ート樹脂のレオロジー的性質を変化させたり表面摩耗特 性を改良する目的で共重合成分として用いられ、例えば 1, 1, 1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン 等のトリスフェノール類等が挙げられる。本発明に使用 される芳香族ポリカーボネート樹脂の製造方法に制限は ないが、ビスフェノール類のアルカリ金属塩と求核攻撃 に活性な炭酸エステル誘導体とを原料とし生成ポリマー を溶解する有機溶剤とアルカリ水との界面にて重縮合反 応させる界面重合法、ピスフェノール類と求核攻撃に活 性な炭酸エステル誘導体とを原料としピリジン等の有機 塩基中で重縮合反応させるピリジン法、ピスフェノール 類とビスアルキルカーボネートやビスアリールカーボネ ート等の炭酸エステルとを原料とし溶融重縮合させる溶 融重合法が一般に知られている。ここで界面重合法とピ リジン法で用いられる求核攻撃に活性な炭酸エステル誘 導体としては、ホスゲン、カルボジイミダゾール等が挙 げられ、中でもホスゲンが入手容易性から最も一般的で ある。溶融重合法に用いられる炭酸エステルの具体例に ついては、(a)ビスアルキルカーボネートとしてジメ チルカーボネート、ジエチルカーボネート、ジーn-プ ロピルカーボネート、ジイソプロピルカーボネート、ジ - n - ブチルカーポネート等が、(b) ピスアリールカ ーポネートとしてジフェニルカーポネート、ビス(2, 4-ジクロロフェニル)カーポネート、ビス(2,4, 6-トリクロロフェニル)カーボネート、ビス(2-ニ トロフェニル) カーボネート、ビス (2-シアノフェニ ル) カーボネート、ビス(4-メチルフェニル) カーボ ネート、ビス(3-メチルフェニル)カーボネート、ジ ナフチルカーボネート等が挙げられる。この中で、原料 入手容易性においてジメチルカーポネート、ジエチルカ ーポネート等のビスアルキルカーポネート、ジフェニル カーボネート、ビス (4-メチルフェニル) カーボネー ト、ピス(3-メチルフェニル)カーボネート等のジア リールカーポネートが好ましく用いられ、中でも反応容 易性からジフェニルカーボネートが最も好ましく用いら れる。

【0010】本発明で用いられる芳香族ポリカーボネート樹脂の分子量には特に制限はないが、通常は40℃のテトラヒドロフラン(THF)溶媒によるゲルパーミエ 40ーションクロマトグラフィ(GPC)において、単分子量分散ポリスチレンを対照としての重量平均分子量Mwが15000以上、靱性や成形容易性から好ましくは20000~80000程度、最も好ましくは35000~65000程度が適当である。

【0011】本発明に用いられる層状珪酸塩としては、A1、Mg、Li等を含む八面体シート構造を2枚のSiO、四面体シート構造がはさんだ形の2:1型が好適であり、その単位構造である1層の厚みは通常9.5A程度である。具体的には、モンモリロナイト、ヘクトラ

イト、フッ素ヘクトライト、サポナイト、バイデライト、スチブンサイト等のスメクタイト系粘土鉱物、Li型フッ素テニオライト、Na型フッ素テニオライト、Na型四珪素フッ素雲母等の膨潤性合成雲母、バーミキュライト、フッ素バーミキュライト、ハロイサイト等が挙げられ、天然のものでも合成されたものでも良い。

【0012】本発明においては、これらの層状珪酸塩の 陽イオン交換容量(CEC)は30ミリ当量/100g 以上である必要があるが、好適には50ミリ当量/10 0g以上、さらに好適には70ミリ当量/100g以上 であるのが望ましい。陽イオン交換容量は、メチレンブ ルーの吸着量測定により求めることで測定される。陽イ オン交換容量が30ミリ当量/100g未満では、層間 への有機オニウムイオンの挿入(インターカレーショ ン) 量が不十分となり芳香族ポリカーボネート樹脂への 分散性が悪くなるため、組成物の強度や剛性の上昇が十 分でなく成形表面外観も悪くなる。陽イオン交換容量や 入手容易性からこれらの層状珪酸塩の中でも、モンモリ ロナイト、ヘクトライト等のスメクタイト系粘土鉱物、 Li型フッ素テニオライト、Na型フッ素テニオライ ト、Na型四珪素フッ素雲母等の膨潤性合成雲母が好適 に用いられ、特に入手容易性からはベントナイトを精製 して得られるモンモリロナイトが、純度の点ではLi型 フッ素テニオライト(下記式A)、Na型フッ素テニオ ライト(下記式B)、Na型四珪素雲母(下記式C)等 の膨潤性フッ素雲母が本発明には最適である。なお、式 A、B、Cは理想的な組成を示したものであり、厳密に 一致している必要はない。

30 [0013]

【化1】

$$LiMg$$
, $Li(Si,O_{i})$ F. (A)

NaMg, Li (Si,
$$O_{14}$$
) F, (B)

$$NaMg_{1.5}$$
 (Si, O₁₀) F₂ (C)

本発明に用いられる有機オニウムイオンとは、アンモニウムイオン、ホスホニウムイオン、スルホニウムイオン、複素芳香環由来のオニウムイオンに代表されるものである。本発明における該オニウムイオン構造を存在させることにより、負に帯電した珪酸塩層の層間に分子間カの小さい炭化水素構造を導入することができるのであって、有機オニウムイオンの種類に特に制限はされない。これらのうち、入手容易性、安定性の点からは、アンモニウムイオン、ホスホニウムイオン、複素芳香環由来のオニウムイオンが好適である。

【0014】アンモニウムイオンとしては、ドデシルアンモニウム、ヘキサデシルアンモニウム、オクタデシルアンモニウム等の1級アンモニウム、メチルドデシルアンモニウム、ブチルドデシルアンモニウム、ジメチルドデシルアンモニウム、ジメチルヘキサデシルアンモニウム、ジメチルへキサデシルアンモニ

(4)

30

ウム、ジメチルオクタデシルアンモニウム、ジフェニル ドデシルアンモニウム、ジフェニルオクタデシルアンモ ニウム等の3級アンモニウム、テトラエチルアンモニウ ム、テトラプチルアンモニウム、テトラオクチルアンモ ニウム等の同一のアルキル基を有する4級アンモニウ ム、トリメチルオクチルアンモニウム、トリメチルデシ ルアンモニウム、トリメチルドデシルアンモニウム、ト リメチルテトラデシルアンモニウム、トリメチルヘキサ デシルアンモニウム、トリメチルオクタデシルアンモニ ウム、トリメチルエイコサニルアンモニウム、トリメチ ルオクタデセニルアンモニウム、トリメチルオクタデカ ジエニルアンモニウム等のトリメチルアルキルアンモニ ウム、トリエチルドデシルアンモニウム、トリエチルテ トラデシルアンモニウム、トリエチルヘキサデシルアン モニウム、トリエチルオクタデシルアンモニウム等のト リエチルアルキルアンモニウム、トリプチルドデシルア ンモニウム、トリブチルテトラデシルアンモニウム、ト リプチルヘキサデシルアンモニウム、トリプチルオクタ デシルアンモニウム等のトリプチルアルキルアンモニウ ム、ジメチルジオクチルアンモニウム、ジメチルジデシ ルアンモニウム、ジメチルジテトラデシルアンモニウ ム、ジメチルジヘキサデシルアンモニウム、ジメチルジ オクタデシルアンモニウム、ジメチルジオクタデセニル アンモニウム、ジメチルジオクタデカジエニルアンモニ ウム等のジメチルジアルキルアンモニウム、ジエチルジ ドデシルアンモニウム、ジエチルジテトラデシルアンモ ニウム、ジエチルジヘキサデシルアンモニウム、ジエチ ルジオクタデシルアンモニウム等のジエチルジアルキル アンモニウム、ジブチルジドデシルアンモニウム、ジブ チルジテトラデシルアンモニウム、ジブチルジヘキサデ シルアンモニウム、ジブチルジオクタデシルアンモニウ ム等のジブチルジアルキルアンモニウム、メチルベンジ ルジへキサデシルアンモニウム等のメチルベンジルジア ルキルアンモニウム、ジベンジルジヘキサデシルアンモ ニウム等のジベンジルジアルキルアンモニウム、トリオ クチルメチルアンモニウム、トリドデシルメチルアンモ ニウム、トリテトラデシルメチルアンモニウム等のトリ アルキルメチルアンモニウム、トリオクチルエチルアン モニウム、トリドデシルエチルアンモニウム等のトリア ルキルエチルアンモニウム、トリオクチルプチルアンモ ニウム、トリドデシルプチルアンモニウム等のトリアル キルプチルアンモニウム、トリメチルベンジルアンモニ ウム等の芳香環を有する4級アンモニウム、トリメチル フェニルアンモニウム等の芳香族アミン由来の4級アン モニウム等のイオンが挙げられ、ホスホニウムイオンと しては、テトラブチルホスホニウム、テトラオクチルホ スホニウム、トリメチルデシルホスホニウム、トリメチ ルドデシルホスホニウム、トリメチルヘキサデシルホス ホニウム、トリメチルオクタデシルホスホニウム、トリ ブチルドデシルホスホニウム、トリプチルヘキサデシル

ホスホニウム、トリプチルオクタデシルホスホニウム等 の4級ホスホニウムイオンが挙げられ、複案芳香環由来 のオニウムイオンとしては、ピリジニウム、キノリニウ. ム等のイオンが挙げられる。

【0015】これらの有機オニウムイオンのうち珪酸塩 層間の疎水化に寄与する炭化水素構造の有効性の点か ら、トリメチルドデシルアンモニウム、トリメチルテト ラデシルアンモニウム、トリメチルヘキサデシルアンモ ニウム、トリメチルオクタデシルアンモニウム、トリエ 10 チルドデシルアンモニウム、トリエチルテトラデシルア ンモニウム、トリエチルヘキサデシルアンモニウム、ト リエチルオクタデシルアンモニウム等の炭素数12以上 のアルキル基を1分子中に1つ有する4級アンモニウ ム、ジメチルジドデシルアンモニウム、ジメチルジテト ラデシルアンモニウム、ジメチルジヘキサデシルアンモ ニウム、ジメチルジオクタデシルアンモニウム、ジエチ ルジドデシルアンモニウム、ジエチルジテトラデシルア ンモニウム、ジエチルジヘキサデシルアンモニウム、ジ エチルジオクタデシルアンモニウム等の炭素数12以上 のアルキル基を1分子中に2つ有する4級アンモニウ ム、トリメチルドデシルホスホニウム、トリメチルヘキ サデシルホスホニウム、トリメチルオクタデシルホスホ ニウム、トリプチルドデシルホスホニウム、トリプチル ヘキサデシルホスホニウム、トリプチルオクタデシルホ スホニウム等の炭素数12以上のアルキル基を有する4 級ホスホニウム等の4級オニウムイオンが好適に用いら れる。中でも、トリメチルヘキサデシルアンモニウム、 トリメチルオクタデシルアンモニウム等の炭素数16以 上のアルキル基を1分子中に1つ有する4級アンモニウ ム、ジメチルジテトラデシルアンモニウム、ジメチルジ ヘキサデシルアンモニウム、ジメチルジオクタデシルア ンモニウム等の炭素数14以上のアルキル基を1分子中 に2つ有する4級アンモニウム、トリメチルヘキサデシ ルホスホニウム、トリメチルオクタデシルホスホニウ ム、トリブチルヘキサデシルホスホニウム、トリブチル オクタデシルホスホニウム等の炭素数14以上のアルキ ル基を有する4級ホスホニウム等の4級オニウムイオン が樹脂組成物の靱性保持と入手容易性の点から更に好適 に用いられ、最も好適にはトリメチルオクタデシルアン モニウムイオン、ジメチルジヘキサデシルアンモニウム イオン、ジメチルジオクタデシルアンモニウムイオン、 トリプチルヘキサデシルホスホニウムイオン、トリプチ ルオクタデシルホスホニウムイオンが用いられる。なお これらの有機オニウムイオンは、単独でも複数種類の混 合物としても使用できる。

【0016】炭素数14以上のアルキル基を有するオニ ウムイオンを用いると、副次的な好ましい効果として組 成物の溶融流動性の大きな向上が見られ、成形性、成形 歪み、高複屈折等が改善され得る。これは、比較的長鎖 50 のアルキル基の存在がマトリックス樹脂の分子易動性を

30

40

向上させるためと考えられる。本発明の樹脂組成物の原料として好適に用いられる、陽イオン交換容量が30ミリ当量/100g以上の層状珪酸塩をホストとし有機オニウムイオンをゲストとする層間化合物とは、有機オニウムイオンを、負の層格子および交換可能なカチオンを含有する粘土と反応させる公知の技術(例えば特公公報のも1-5492号公報、特開昭60-42451号公報で記載)により製造される、層間に該オニウムイオンが挿入(インターカレーション)された化合物を意味では、例えば特願平5-245199号、特願平5-2451初の場合の反応及び精製方法等により行われる。

【0017】層間化合物中の有機オニウムイオンの量は、原料の層状珪酸塩の陽イオン交換容量に対し0.8~2.0当量の範囲であれば特に制限はないが、通常の反応条件では1.0~1.3当量程度のものとなる。この量が0.8当量よりも少ないと、芳香族ポリカーボネート樹脂への分散性が低下し、2.0当量より多いと該オニウムイオン由来の遊離化合物が顕著となり、成形時の熱安定性低下、発煙、金型汚染、臭気等の原因となる場合がある。

【0018】層間化合物の水分量は、芳香族ポリカーポ ネート樹脂との混合時の加水分解等の望ましくない副反 応を低減するために、7wt%以下、好ましくは5wt %以下、最も好ましくは3wt%以下に制御することが 望ましい。該水分量が7wt%を超えると芳香族ポリカ ーポネートの加水分解による分子量低下が顕著となり、 組成物の靱性が大きく低下する。本発明の芳香族ポリカ ーポネート樹脂組成物においては、層状珪酸塩を無機灰 分量として0.1~10重量%、靱性保持と補強効果発 現の点から好適には0.3~8重量%、さらに好適には 0.3~5重量%、延性発現の点で最も好適には0.3 ~4重量%含む。ここで無機灰分量とは、芳香族ポリカ ーポネート組成物の有機成分を650℃の電気炉内で完 全に焼失せしめた残渣の重量分率のことである。該無機 灰分量が0.1重量%未満の場合は弾性率の向上が顕著 でなく、一方10重量%を超えると靱性低下が大きく、 いずれの場合も好ましくない。なお、層間化合物を添加 する場合は各々単独で用いてもよく併用してもよい。

【0019】本発明における特定の陽イオン交換容量の層状珪酸塩に有機オニウムイオンをインターカレーションした層間化合物は、芳香族ポリカーボネート樹脂マトリックスに対し極めて優れた劈開分散性を有し、樹脂マトリックス中に微分散され、芳香族ポリカーボネート樹脂の延性を維持しながら極めて効率的に強度や剛性を向上させ、射出成形品において等方的に低い成形収縮率を発現し、しかも溶融粘度を大きく低減させる。

【0020】本発明においては、陽イオン交換能を持つ 層状珪酸塩の層間陽イオンの有機オニウムイオンによる 50

交換において、有機オニウムイオンの構造制御により層間の疎水性を変化させ、構造が制御された有機オニウムイオンのインターカレーションによる層間引力の低減と層間距離の増大の相乗効果により、溶融した芳香族ポリカーポネート樹脂中での機械的剪断力のような簡便な手段でも劈開分散が容易と達成される。

【0021】本発明において、層状珪酸塩と芳香族ポリ カーポネート樹脂との混合方法には特に制限はないが、 層間化合物を用いる場合には芳香族ポリカーポネート樹 脂の溶融状態で機械的剪断下行われることが肝要であ り、この範囲において任意の段階で添加できる。例え ば、重合前の芳香族ポリカーボネート原料に添加し芳香 族ポリカーポネートの溶融重合とともに撹拌混合する方 法、芳香族ポリカーボネートの溶融重合途中ないしは溶 融重合後チップ化前に添加し撹拌混合する方法、あるい はチップ化後の芳香族ポリカーポネート樹脂に添加し押 出機等の混練機にて溶融混合する方法等任意の方法で混 合可能であるが、生産性、簡便性、汎用性から混練機を 用いた方法が好ましい。中でも、剪断効率の高い二軸押 出機の使用が好ましく、該層間化合物に含まれる水分を 効率的に除去できるペント付き二軸押出機の使用が最適 である。本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に は、本発明の目的を損なわない限りにおいて必要に応じ 常用の各種添加成分、例えばガラス繊維、炭素繊維等の 無機繊維、ガラスフレーク、ガラスビーズ、雲母等の無 機粉体、各種可塑剤、安定剤、着色剤、難燃剤等を添加 できる。

【0022】更に、本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物には、本発明の目的を損なわない限りにプレンドされる熱可塑性樹脂や熱可塑性エラストマー、例えばポリアミド樹脂、芳香族ポリフェニレンエーテル樹脂、イリアリーレンスルフィド樹脂、エポキシ樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、ボリアリーレンスルフィド樹脂、無水マレイン酸変性されたオリアリーレンスルフィド樹脂、無水マレイン酸変性されたオリスチレン樹脂、無水マレイン酸変性されたポリスチレン樹脂、芳香族ポリカーボネートで変性されたポリスチレン樹脂、芳香族ポリカーボネートで変性されたポリスチレン樹脂、芳香族ポリカーボネートで変性されたポリスチレン樹脂、芳香族ポリカーボネートで変性されたまとはエボキシ基を有する化合物で変性されたエルーを表示変性エラストマー、アクリルゴム、MBSゴム等を加えてもよい。

[0023]

【実施例】以下本発明を更に詳細に説明するが、本発明 はその要旨を越えない限り、以下の実施例に限定される ものではない。

【0024】 〔評価項目と測定方法〕

[引張試験] ASTM D-638によった。降伏強度 (YSと略記,単位kg/cm²)、弾性率(TMと略記,単位kg/cm²)、破断伸び(UEと略記,単位 %)を測定した。

【0025】〔表面外観観察〕目視評価により射出成形 品の表面の平滑性を比較した。

[溶融ストランド透明性] 分散状態の簡易評価として目 視により行った。

[成形収縮率] 2 mm厚、8 c m角フィルムゲートの金 型により平板を射出成形し、流動方向(MD)とMDと 垂直方向(TD)の2方向の寸法を測定して求めた。

【0026】 〔溶融流動性〕射出成形時の最低充填射出 圧(kg/cm')により評価した。

〔分子鼠〕テトラヒドロフラン溶媒によるゲルパーミエ 10 ーションクロマトグラフィ(東ソー(株)製HLC-8 020, カラム: GMHXL, 温度: 40℃) により単

分子量分散ポリスチレンを対照とした重量平均分子量M wを測定した。

【0027】〔使用した層状珪酸塩〕表1に使用した層 状珪酸塩の名称、鉱物名、種類、メチレンブルー吸着法 により測定した陽イオン交換容量(CECと略記)、メ 一カーを記載した。また、層間化合物として市販の有機 ベントナイトであるエスベン74(豊順工業(株)製、 モンモリロナイトとジメチルジオクタデシルアンモニウ ムイオンを主体とする層間化合物)も使用した。

[0028]

【表1】

表一1

名 称	鉱	物名	種類	CEC"	メーカー
クニピアF	モン	モリロナイト	天然	1 2 0	クニミネ工業(株)
ME100	膨潤	生フッ素霊母	合成	8 0	コープケミカル(株)
ダイモナイト	同	上	合成	1 4	トピー工業(株)
A-61	雲	母	天然	イオン交換性なし	山口雲母工業所(株)

1) ミリ当屋/100g

【0029】 [層間化合物の調製法] 層状珪酸塩約10 0gを精秤しこれを室温の水10リットルに撹拌分散 し、ここに層状珪酸塩のCECの1.2倍当量のオニウ ムイオンの塩酸塩を添加して6時間撹拌した。精製した 沈降性の固体を適別し、次いで25リットルの脱塩水中 で撹拌洗浄後再び濾別した。この洗浄と濾別の操作を少 なくとも3回行い、洗液の硝酸銀試験で塩化物イオンが 検出されなくなるのを確認した。得られた固体は3~7 日の風乾後乳鉢で粉砕し、更に50℃の温風乾燥を3~ 10時間行い再度乳鉢で粉砕した。乾燥条件はゲストの オニウムイオンの種類により変動するが、最大粒径が1 00μm程度となる粉砕性の確保と、窒素気流下120 ℃で1時間保持した場合の熱重量減少で評価した残留水 分量が2~3wt%となることを指標とした。層間化合 物の灰分量は、窒素気流下500℃で3時間保持した場 合の残渣の重量分率を採用し、実施例と比較例の理論灰 分量の計算に供した。

【0030】〔実施例1~12〕 ピスフェノールAポリ カーポネート(ノバレックス7025PJ、重量平均分 子量MW=45000、三菱化成(株)製、ノバレック スは登録商標)のフレークと表-2に示した層間化合物 とを配合し、東芝機械(株)製の二軸押出機TEM35 Bによりバレル温度設定280℃、スクリュ回転数15 0 rpmの条件でペントを使用しながら溶融押出しチッ プ化した。得られたチップは日本製鋼所(株)製の射出 成形機J28SAにより、バレル温度280℃、金型表 50 張試験、表面外観、溶融ストランド透明性を表ー2に、

面実測温度80℃、射出/冷却=10/10秒、射出速 度最大の条件で成形し、引張試験片、曲げ試験片、平板 をそれぞれ得た。組成物の灰分量は、成形片約1.5g を精秤し、650℃の電気炉内で完全に有機物を焼失せ しめた残渣の重量分率を採用した。

【0031】〔比較例1〕層間化合物を加えずに実施例 1~12と同様の溶融押出実験を行った。

[比較例2~5] 層間化合物の有機オニウムイオンとし て、表-2に記載した炭素数12以上のアルキル基を持 たないものを用いて実施例1~12と同様の溶融押出実 験を行った。

【0032】 〔比較例6〕 層間化合物の代わりに表-2 に記載した天然モンモリロナイトを用いて実施例1~1 2と同様の溶融押出実験を行った。

〔比較例7〕表-2に記載した陽イオン交換容量 (CE C)が30ミリ当量/100g未満の層状珪酸塩を用い て実施例7と同様の溶融押出実験を行った。

【0033】 [比較例8] 表-2に記載した汎用層状フ ィラーである天然雲母を用いて実施例1~12と同様の 溶融押出実験を行った。

〔比較例9~10〕表-2に記載したように実施例8~ 12と同様の溶融押出実験を、灰分量がそれぞれ0.1 重量%未満、及び10重量%を超えるように配合して行 った。

【0034】実施例と比較例の評価結果は、灰分量、引

分子量、溶融流動性、成形収縮率を表-3にそれぞれ示した。表-2から、本発明の実施例の組成物は、雲母の添加(比較例8)等に比べ少量の無機物の添加での強度や弾性率の向上が顕著であり、しかも引張破断伸び(UE)に示される靱性の低下が少なく射出成形品の表面外観も良好なものであり、炭素数12以上のアルキル基を持たない有機オニウムイオンによる層間化合物を用いた

場合(比較例2~5)や、層状珪酸塩の陽イオン交換容量が小さい場合(比較例7)に比べても優れていることがわかる。更に、表-3から本発明の実施例の組成物は、溶融流動性が大幅に改善され、また、成形収縮率も等方的に改善されることもわかる。

[0035]

【表2】

表 - 2

実施例 1 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.10 641 26500 64 平 滑 ほぼ返 2 クニピアド *N(CH3)3C16H33 1.59 631 24400 86 平 滑 ほぼ返 3 クニピアド *N(CH3)3C12H25 2.02 640 24900 68 平 滑 ほぼ返 3 クニピアド *H3N-C18H37 2.07 637 24800 49 平 滑 ほぼ返 5 クニピアド *H3N-C12H25 2.03 630 23500 41 平 滑 ほぼ返 6 クニピアド *H3N-C12H35 2.03 630 23500 41 平 滑 ほぼ返 7 ME 1 0 0 *N(CH3)3C18H37 2.43 651 27100 61 平 滑 ほぼ返 8 エスベン 7 4 0.36 610 21000 119 平 滑 ほぼ返 8 エスベン 7 4 1.34 629 24800 99 平 滑 ほぼ返 7 10 エスベン 7 4 1.34 629 24800 99 平 滑 ほぼ返 7 11 エスベン 7 4 6.01 *) 34800 4 平 滑 をや濁 12 エスベン 7 4 9.92 *) 45100 2 平 滑 ほぼ返 7 12 エスベン 7 4 9.92 *) 45100 2 平 滑 透 12 上校例 1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平 滑 透 2 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 18 平 滑 やや濁 3 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 18 平 滑 やや濁 3 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 18 平 滑 やや濁 3 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 3 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 3 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クェピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クェピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 やや濁 4 クェピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 23 平 滑 4 クェピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 24 平 滑 4 クェピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 24 平 滑 4 クェピアド *N(CH3)3C18H37 2.				ø¢.					_		
層状建酸塩 有機 = ↑ ¼ (w 1 ½) Y S TM UE 外 観 透明 実施例 1 クニピアド	Ν'n		層間化合物	灰分量	ł . <u>.</u> . <u>.</u>	引張試	験	表	面		融
" 2 クニピアド ⁺ N(CH ₃) ₃ C ₁₆ H ₃₃ 1.59 631 24400 86 平滑 ほぼ込 " 3 クニピアド ⁺ N(CH ₃) ₃ C ₁₂ H ₂₅ 2.02 640 24900 68 平滑 ほぼ込 " 4 クニピアド ⁺ H ₃ N-C ₁₈ H ₃₇ 2.07 637 24800 49 平滑 ほぼ込 " 5 クニピアド ⁺ H ₃ N-C ₁₂ H ₂₅ 2.03 630 23500 41 平滑 ほぼ込 " 6 クニピアド ⁺ P(C ₄ H ₉) ₃ C ₁₆ H ₃₈ 2.35 640 26700 69 平滑 ほぼ送 " 7 ME 1 0 0 ⁺ N(CH ₃) ₃ C ₁₈ H ₃₇ 2.43 651 27100 61 平滑 ほぼ送 " 8 エスベン7 4 0.36 610 21000 119 平滑 ほぼ送 " 9 エスベン7 4 1.34 629 24800 99 平滑 ほぼ送 " 10 エスベン7 4 3.04 650 27700 20 平滑 ほぼ送 " 11 エスベン7 4 6.01 *) 34800 4 平滑 やや選 " 12 エスベン7 4 9.92 *) 45100 2 平滑 随 比較例1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平滑 透 ア カニピアド ⁺ N(CH ₃) ₃ C ₁₈ H ₃₇ 2.31 640 26400 18 平滑 やや選 " 3 クニピアド ⁺ N(CH ₃) ₃ C ₁₈ H ₃₇ 2.31 640 26400 18 平滑 やや選 " 3 クニピアド ⁺ N(CH ₃) ₃ C ₁₈ H ₃₇ 2.31 640 26400 23 平滑 やや選 " 4 クニピアド ⁺ N(CH ₃) ₃ C ₁₈ H ₃₇ 1.98 639 25000 21 平滑 やや選			層状珪酸塩 有機をこりなくまン	(wt%)	Y 5	тм	UE	外	観	透明	
" 3 クニピアド *N(CH3)3C12H25 2.02 640 24900 68 平滑 ほぼび " 4 クニピアド *H3N-C18H37 2.07 637 24800 49 平滑 ほぼび " 5 クニピアド *H3N-C12H25 2.03 630 23500 41 平滑 ほぼび " 6 クニピアド *P(C4H9)3C16H38 2.35 640 26700 69 平滑 ほぼび " 7 ME 1 0 0 *N(CH3)3C18H37 2.43 651 27100 61 平滑 ほぼび " 8 エスベン 7 4 0.36 610 21000 119 平滑 ほぼび " 9 エスベン 7 4 1.34 629 24800 99 平滑 ほぼび " 10 エスベン 7 4 3.04 650 27700 20 平滑 ほぼび " 11 エスベン 7 4 6.01 *) 34800 4 平滑 やや濁 に較例 1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平滑 透 比較例 1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平滑 透 やや濁 " 2 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 18 平滑 やや濁 " 3 クニピアド *N(CH3)3phenyl 1.99 633 24500 23 平滑 やや濁 " 4 クニピアド *N(CH3)3phenyl 1.99 633 24500 23 平滑 やや濁 やや濁 " 4 クニピアド *N(CH49)4 1.98 639 25000 21 平滑 やや濁	実施例	利 1	クニピアド +N(CH ₃) ₃ C ₁₈ H ₃₇	2. 10	641	26500	64	平	滑	ほぼ透	明
" 4 クニピアF *H ₃ N-C ₁₈ H ₃₇ 2.07 637 24800 49 平 滑 ほぼ返 で 5 クニピアF *H ₃ N-C ₁₂ H ₂₅ 2.03 630 23500 41 平 滑 ほぼ返 で 6 クニピアF *P(C ₄ H ₉) ₃ C ₁₆ H ₃₃ 2.35 640 26700 69 平 滑 ほぼ返 で 7 ME 1 0 0 *N(CH ₃) ₃ C ₁₈ H ₃₇ 2.43 651 27100 61 平 滑 ほぼ返 で 8 エスベン 7 4 0.36 610 21000 119 平 滑 ほぼ返 で 9 エスベン 7 4 1.34 629 24800 99 平 滑 ほぼ返 で 10 エスベン 7 4 3.04 650 27700 20 平 滑 ほぼ返 で 11 エスベン 7 4 6.01 *) 34800 4 平 滑 やや層 で 12 エスベン 7 4 9.92 *) 45100 2 平 滑 適 と較例 1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平 滑 透 で 2 クニピアF *N(CH ₃) ₃ C ₁₈ H ₃₇ 2.31 640 26400 18 平 滑 やや圏 で 3 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.99 633 24500 23 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.99 633 24500 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.99 633 24500 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₃ phenyl 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クニピアF *N(CH ₃) ₄ 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クェピアF *N(CH ₃) ₄ 1.98 639 25000 21 平 滑 やや圏 で 4 クェピアF *N(CH ₃) *N(CH	"	2	クニピアF ⁺ N(CH3)3C ₁₆ H33	1. 59	631	24400	86	平	滑	ほぼ透	明
 ** 5 クニピアド *H₈N-C₁₂H₂₅ ** 6 クニピアド *P(C₄H₉)₃C₁₈H₃₃ ** 2.35 ** 640 ** 26700 ** 69 ** 月 ほぼ返び ** 7 ** ME 1 0 0 *N(CH₃)₃C₁₈H₃₇ ** 2.43 ** 651 ** 27100 ** 61 ** 平 滑 ほぼ返び ** 8 ** エスベン 7 4 ** 0.36 ** 610 ** 21000 ** 119 ** 平 滑 ほぼ返び ** 100 ** 10 ** エスベン 7 4 ** 6.01 ** 34800 ** 平 滑 やや覆 ** 12 ** エスベン 7 4 ** 9.92 ** 45100 ** 平 滑 巻 ** 2 ** 2 ** クニピアド *N(CH₃)₃C₁₈H₃₇ ** 2.31 ** 640 ** 26400 ** 平 滑 やや潤 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	"	3	クニピアF ⁺ N(CH3)3C ₁₂ H ₂₅	2. 02	640	24900	68	苹	滑	ほば透	明
 " 6 クニピアド *P(C4H9)3C18H33 2.35 640 26700 69 平 滑 ほぼ逆 " 7 ME 1 0 0 *N(CH3)3C18H37 2.43 651 27100 61 平 滑 ほぼ逆 " 8 エスベン 7 4 0.36 610 21000 119 平 滑 ほぼ逆 " 9 エスベン 7 4 1.34 629 24800 99 平 滑 ほぼ逆 " 10 エスベン 7 4 3.04 650 27700 20 平 滑 ほぼ逆 " 11 エスベン 7 4 6.01 *) 34800 4 平 滑 やや渡 " 12 エスベン 7 4 9.92 *) 45100 2 平 滑 濁 比較例 1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平 滑 透 " 2 クニピアド *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 18 平 滑 やや渡 " 3 クニピアド *N(CH3)3pheny1 1.99 633 24500 23 平 滑 やや渡 " 4 クニピアド *N(CH3)3pheny1 1.99 633 24500 23 平 滑 やや渡 " 4 クニピアド *N(C4Hg)4 	"	4	クニピアF ⁺ H ₃ N-C ₁₈ H ₃₇	2. 07	637	24800	49	並	滑	ほぼ透	明
 " 7 ME 1 0 0 +N(CH₃)₃C₁₈H₃₇ 2.43 651 27100 61 平滑 ほぼ逆 8 エスベン 7 4 0.36 610 21000 119 平滑 ほぼ逆 9 エスベン 7 4 1.34 629 24800 99 平滑 ほぼ逆 10 エスベン 7 4 3.04 650 27700 20 平滑 ほぼ逆 11 エスベン 7 4 6.01 *) 34800 4 平滑 やや漫 12 エスベン 7 4 9.92 *) 45100 2 平滑 適 2 平滑 適 2 大較例 1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平滑 透 2 クニピアF +N(CH₃)₃C₁₈H₃₇ 2.31 640 26400 18 平滑 やや濁 3 クニピアF +N(CH₃)₃pheny1 1.99 633 24500 23 平滑 やや濁 4 クニピアF +N(C₄H₉)₄ 1.98 639 25000 21 平滑 やや濁 	. "	5	クニピアF ⁺ H ₃ N-C ₁₂ H ₂₅	2. 03	630	23500	41	苹	滑	ほぼ透り	明
 ※ 8 エスベン74 0.36 610 21000 119 平滑 ほぼ返り ※ 9 エスベン74 1.34 629 24800 99 平滑 ほぼ返り ※ 10 エスベン74 3.04 650 27700 20 平滑 ほぼ返り ※ 11 エスベン74 6.01 *) 34800 4 平滑 やや覆り ※ 12 エスベン74 9.92 *) 45100 2 平滑 濁 比較例1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平滑 透り ※ 2 クニピアF *N(CH3)3C18H37 2.31 640 26400 18 平滑 やや濁り ※ 3 クニピアF *N(CH3)3pheny1 1.99 633 24500 23 平滑 やや濁り ※ 4 クニピアF *N(C4Hg)4 1.98 639 25000 21 平滑 やや濁り 	"	6	クニピアF ⁺ P(C ₄ H ₉) ₃ C ₁₆ H ₃₃	2. 35	640	26700	69	平	滑	ほぼ透り	明
 9 エスベン74 1.34 629 24800 99 平滑 ほぼ差 10 エスベン74 3.04 650 27700 20 平滑 ほぼ差 11 エスベン74 6.01 *) 34800 4 平滑 やや濁 12 エスベン74 9.92 *) 45100 2 平滑 濁 比較例1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平滑 透 2 クニピアF ⁺N(CH₃)₃C₁₈H₃₇ 2.31 640 26400 18 平滑 やや濁 3 クニピアF ⁺N(CH₃)₃phenyl 1.99 633 24500 23 平滑 やや濁 4 クニピアF ⁺N(C₄H₉)₄ 1.98 639 25000 21 平滑 やや濁 	"	7	ME 1 0 0 $^{+}$ N(CH ₃) ₃ C ₁₈ H ₃₇	2. 43	651	27100	61	平	滑	ほぼ透り	明
 " 10 エスベン74 3.04 650 27700 20 平滑 ほぼ差 " 11 エスベン74 6.01 *) 34800 4 平滑 やや覆 " 12 エスベン74 9.92 *) 45100 2 平滑 濁 比較例1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平滑 透 " 2 クニピアF ⁺N(CH₃)₃C₁₈H₃₇ 2.31 640 26400 18 平滑 やや濁 " 3 クニピアF ⁺N(CH₃)₃phenyl 1.99 633 24500 23 平滑 やや濁 " 4 クニピアF ⁺N(C₄H₉)₄ 1.98 639 25000 21 平滑 やや濁 	"	8	エスベン74	0. 36	610	21000	119	並	滑	ほぼ透り	明
 " 11 エスベン74 6.01 *) 34800 4 平 滑 やや複 " 12 エスベン74 9.92 *) 45100 2 平 滑 濁 比較例1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平 滑 透 " 2 クニピアF [†]N(CH₃)₃C₁₈H₃₇ 2.31 640 26400 18 平 滑 やや潤 " 3 クニピアF [†]N(CH₃)₃phenyl 1.99 633 24500 23 平 滑 やや潤 " 4 クニピアF [†]N(C₄H₉)₄ 1.98 639 25000 21 平 滑 やや濁 	"	9	エスベン74	1. 34	629	24800	99	平	滑	ほぼ透	玥
 " 12 エスベン74 9.92 *) 45100 2 平滑 濁 比較例1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平滑 透 " 2 クニピアF ⁺N(CH₃)₃C₁₈H₃₇ 2.31 640 26400 18 平滑 やや潤 ッ 3 クニピアF ⁺N(CH₃)₃phenyl 1.99 633 24500 23 平滑 やや潤 やや潤 4 クニピアF ⁺N(C₄H₉)₄ 1.98 639 25000 21 平滑 やや潤 	. "	10	エスベン74	3. 04	650	27700	20	苹	滑	ほぼ透	玥
比較例 1 (なし) (なし) 0.00 583 19900 131 平 滑 透 " 2 クニピアF [†] N(CH ₃) ₃ C ₁₈ H ₃₇ 2.31 640 26400 18 平 滑 やや渡 " 3 クニピアF [†] N(CH ₃) ₃ phenyl 1.99 633 24500 23 平 滑 やや渡 " 4 クニピアF [†] N(C ₄ H ₉) ₄ 1.98 639 25000 21 平 滑 やや渡	"	11	エスペン74	6. 01	* }	34800	4	亚	滑	やや濁	る
" 2 クニピアF ⁺ N(CH ₃) ₃ C ₁₈ H ₃₇ 2.31 640 26400 18 平 滑 やや濶" 3 クニピアF ⁺ N(CH ₃) ₃ phenyl 1.99 633 24500 23 平 滑 やや潤" 4 クニピアF ⁺ N(C ₄ H ₉) ₄ 1.98 639 25000 21 平 滑 やや潤	"	12	エスベン74	9. 92	*)	45100	2	平	滑	濁	る
 3 クニピアF ⁺N(CH₃)₃phenyl 1.99 633 24500 23 平 滑 やや覆 4 クニピアF ⁺N(C₄H₉)₄ 1.98 639 25000 21 平 滑 やや濁 	比較例	J 1	(なし) (なし)	0.00	583	19900	131	並	滑	透	明
" 4 クニピアF ⁺ N(C ₄ H ₉) ₄ 1.98 639 25000 21 平 滑 やや濁	"	2	クニピアF ⁺ N(CH3)3C18H37	2. 31	640	26400	18	本	滑	やや濁	5
	"	3	クニピアF [†] N(CH3)3phenyl	1. 99	633	24500	23	平	滑	やや濁る	3
″ 5 クニピアF ⁺ P(C _A H _o) _A 2.16 643 26300 14 平 滑 やや潤	"	4	クニピアF +N(C4H8)4	1. 98	639	25000	21	平	滑	やや濁	3
	"	5	クニピアド ⁺ P(C ₄ H ₉) ₄	2. 16	643	26300	14	平	滑	やや濁る	\$
〃 6 クニピアF (なし) 2.98 590 21800 45 粒子あり 濁	"	6	クニピアド (なし)	2. 98	590	21800	45	粒子	らあり	獨	5
〃 7 ダイモナイト ⁺ N(CH ₃) ₃ C ₁₈ H ₃₇ 2.41 638 22400 29 平 滑 やや潤	"	7	4111111111111111111111111111111111111	2. 41	638	22400	29	平	滑	やや濁る	3
″ 8 A-61 (なし) 2.10 586 21100 78 粒子あり 濁	"	8	A-61 (なし)	2. 10	586	21100	78	粒子	あり	獨	8
〃 9 エスベン74 0.09 589 20400 130 平滑 ほぼ逃	"	9	エスベン74	0. 09	589	20400	130	平	滑	ほぼ透り	月
" 10 エスベン74 12.98 (非常に脆く成形離型時割れる) 濁	"	10	エスベン74	12. 98	(非常に	脆く成形	離型的	割れ	る)	濁る	3

^{*)} 降伏せず。

[0036]

13

表-3

No.	重量平均分子量	最低充填射出圧	成形収縮率(%)			
NU.	Mw	(kg/cm²)	MD	TD		
実施例8	44500	930	0. 47	0. 57		
" 9	4 1 0 0 0	890	0.40	0.40		
" 12	(測 定 t	± ず)	0. 29	0.31		
比較例1	45000	1500	0.50	0.64		

[0037]

【発明の効果】本発明によって得られた芳香族ポリカーポネート樹脂組成物は、強度や剛性に優れると同時に靱性、特に延性を大きく損なわず、かつ比重の増加が少なく成形表面外観や溶融流動性に優れ、しかも寸法精度が等方的に改良されるという結果を与える。又、本発明に

より得られる芳香族ポリカーボネート樹脂組成物は、低 比重、良好な表面外観、高強度、高剛性、高靱性、低成 形収縮率、良好な溶融流動性等の性能に基づき、様々な 機械部品、自動車部品、電気電子部品、シート、フィル ム、包材等に適用できる。